

特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第7325122号
(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

光吸収素子、光吸収体、及び光吸収素子の製造
方法

特許権者
(PATENTEE)

埼玉県和光市広沢2番1号

国立研究開発法人理化学研究所

発明者
(INVENTOR)

田中 拓男

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2020-513431

その他別紙記載

出願日
(FILING DATE)

平成31年 4月10日(April 10, 2019)

登録日
(REGISTRATION DATE)

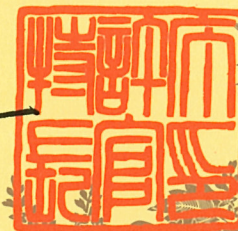
令和 5年 8月 3日(August 3, 2023)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

令和 5年 8月 3日(August 3, 2023)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

濱野 幸一



特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

(続葉 1)

特許第7325122号 (PATENT NUMBER)

特願2020-513431 (APPLICATION NUMBER)

発明者
(INVENTOR)

ムダチャティ レニル
クマール

[以下余白]